

Propriétés électroniques des semiconducteurs

1ère année Polytech Paris Sud

Département Electronique & Systèmes Embarqués

Cédric KOENIGUER

Plan

I. Introduction à la physique du solide

- 1) Rappels et outils
- 2) Propriétés d'un cristal
- 3) Caractérisation des porteurs

II. Propriétés des semiconducteurs

- 1) Caractérisation d'un semiconducteur
- 2) Dopage
- 3) Semiconducteur à l'équilibre

I. Introduction à la physique du solide

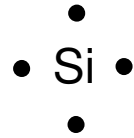
1) Rappels et outils

2) Propriétés d'un cristal

3) Caractérisation des porteurs

Tableau périodique des éléments

Ex : Silicium

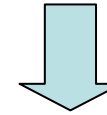


- 3 couches
- 4 électrons sur la couche de valence

Nombre de couches électroniques



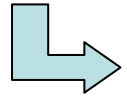
Nombre d'électrons sur la couche de valence



	I	II	Ib		IIb	III	IV	V	VI	VI	VIII
1	H										He
2	Li	Be				B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg				Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	...	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	...	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	...	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

Energies et électrons volts

Energies caractéristiques des SC : $E \approx 10^{-19}$ J



Le Joule est une unité peu adaptée à la physique des solides

Nouvelle unité : eV , électron-volt

1 eV = énergie d'un électron accéléré sous 1 V

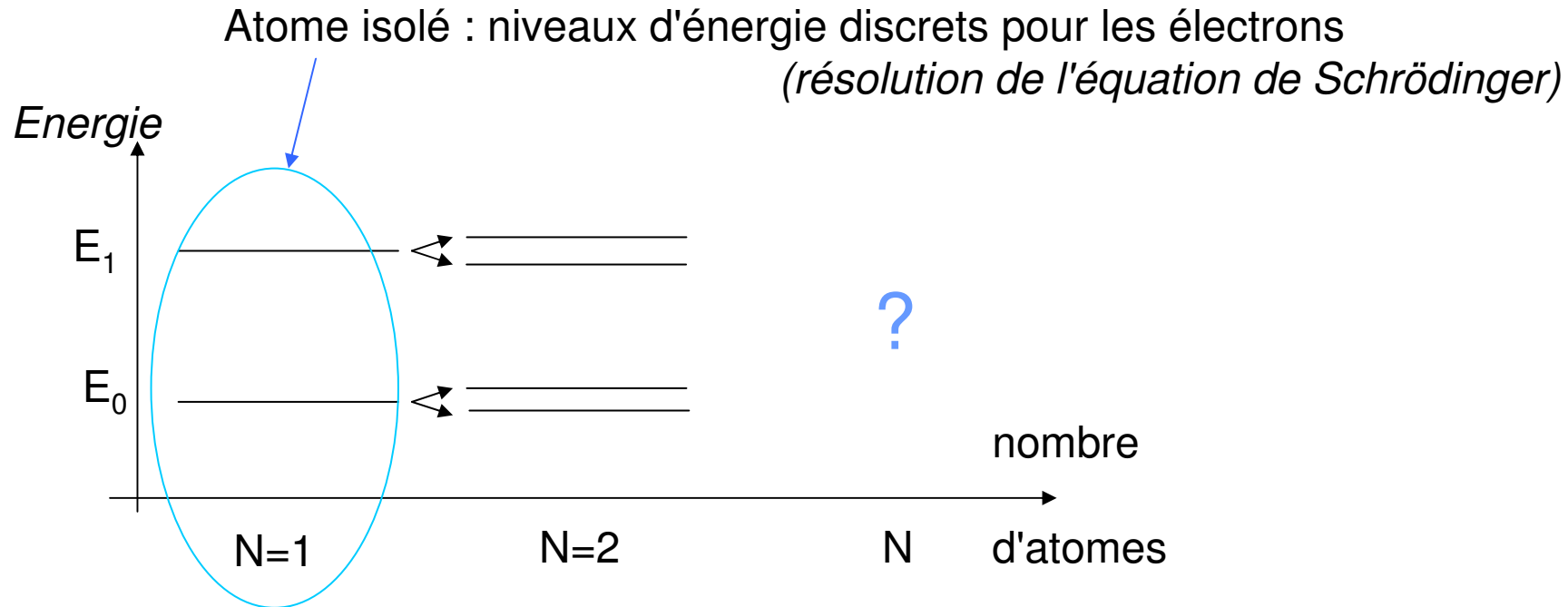
$$|E| = qV = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1 \text{ eV}$$

$$E^{(eV)} = \frac{E^{(J)}}{q}$$

Ex à Température ambiante : $k_B T = 4.14 \cdot 10^{-21} \text{ J} = 25 \text{ meV}$

Mais : $\frac{k_B T}{q} = 25 \text{ mV}$

Problématique : de l'atome au cristal



Dans les solides : 10^{22} atomes/cm³

Pour connaître l'énergie : résolution de 10^{22} équations de Schrödinger couplées
⇒ impossible dans le cas général !

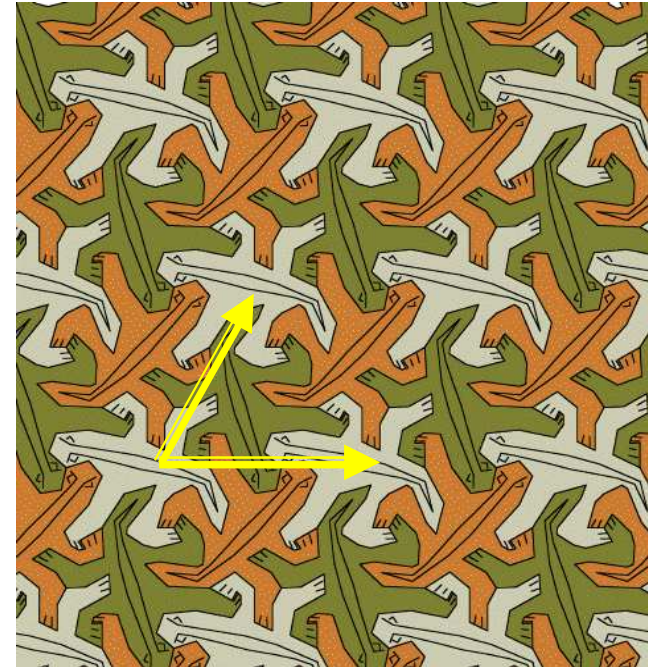
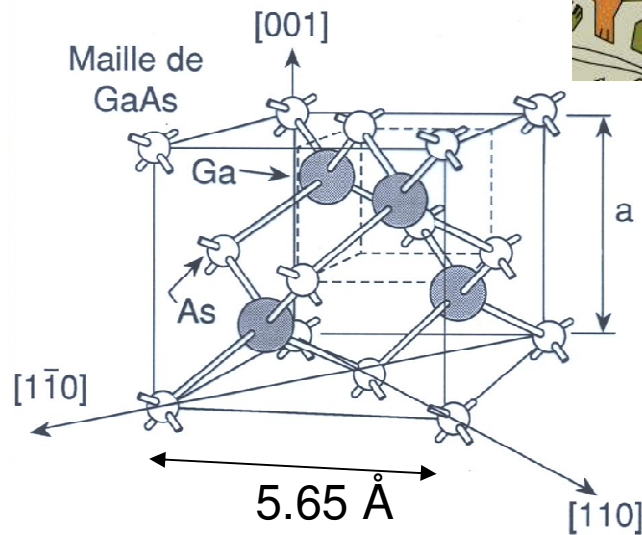
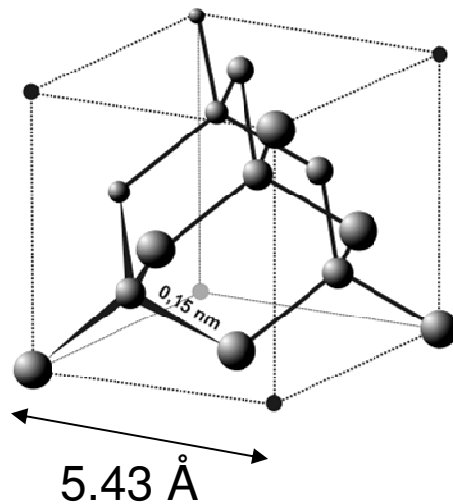
solides cristallins : simplification possible car les positions des atomes sont **périodiques** (≠ des structures **amorphes**)

Périodicité des cristaux (1)

Cristal : solide dont l'arrangement atomique est périodique dans l'espace

⇒ motif élémentaire : **maille élémentaire**

Ex: Si



Périodicité des cristaux (2)

réseau direct :

- espace réel, des distances (m)
- structure cristalline périodique
- maille élémentaire
- grandeurs physiques périodiques (densités, potentiel, ...)

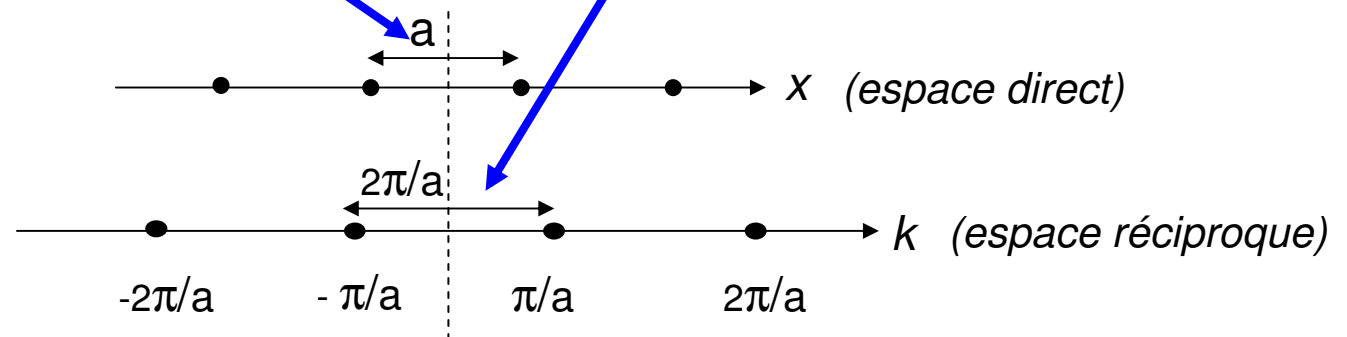
réseau réciproque :

- espace de Fourier, du vecteur d'onde k (m^{-1})
- structure périodique
- grandeurs périodiques
- équivalent de la maille élémentaire : 1ère zone de Brillouin

Transformée (ou série)

de Fourier

Ex :



Structure de bande : exemple de résolutions

Résolution numérique de l'équation de Schrödinger appliquée à un électron dans un potentiel moyen

⇒ diagramme des bandes d'énergie (E fonction de k)

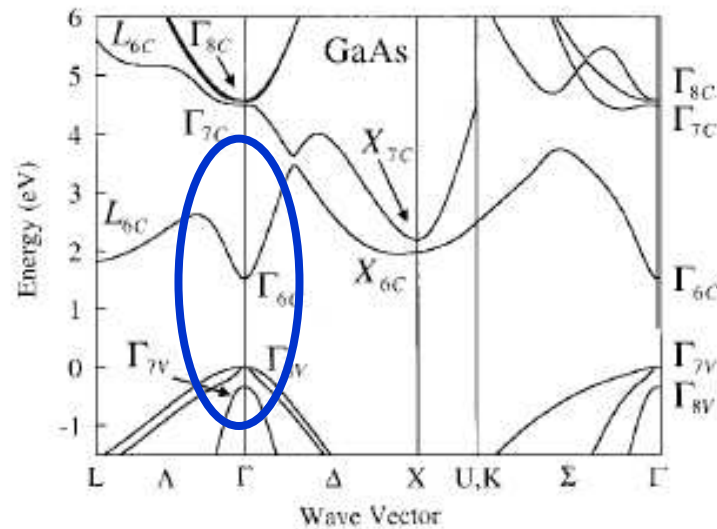


FIG. 2. The GaAs band structure, as calculated according to the present $sp^3s^*d^*$ $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ model for four directions.

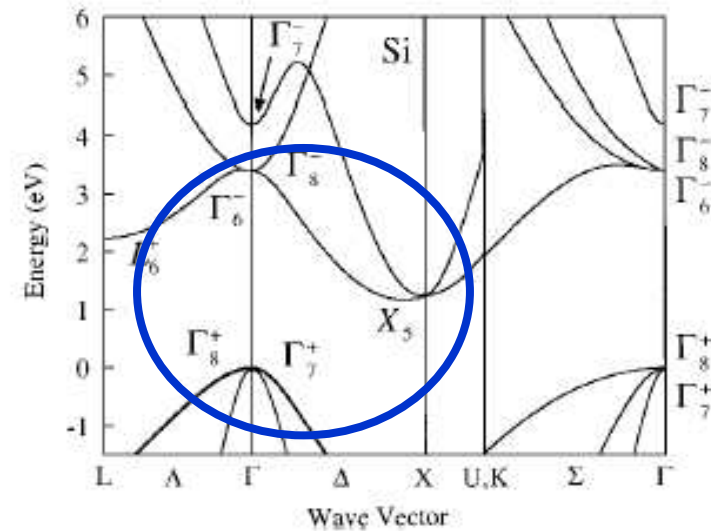


FIG. 3. The Si band structure, as calculated according to the present $sp^3s^*d^*$ $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ model for four directions.

PHYSICAL REVIEW B, VOLUME 64, 115207

Energy-band structure of GaAs and Si: A sp^3s^* $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ method

Nicolas Cavassilas,¹ Frédéric Aniel,¹ Kais Boujdaria,² and Guy Fishman¹

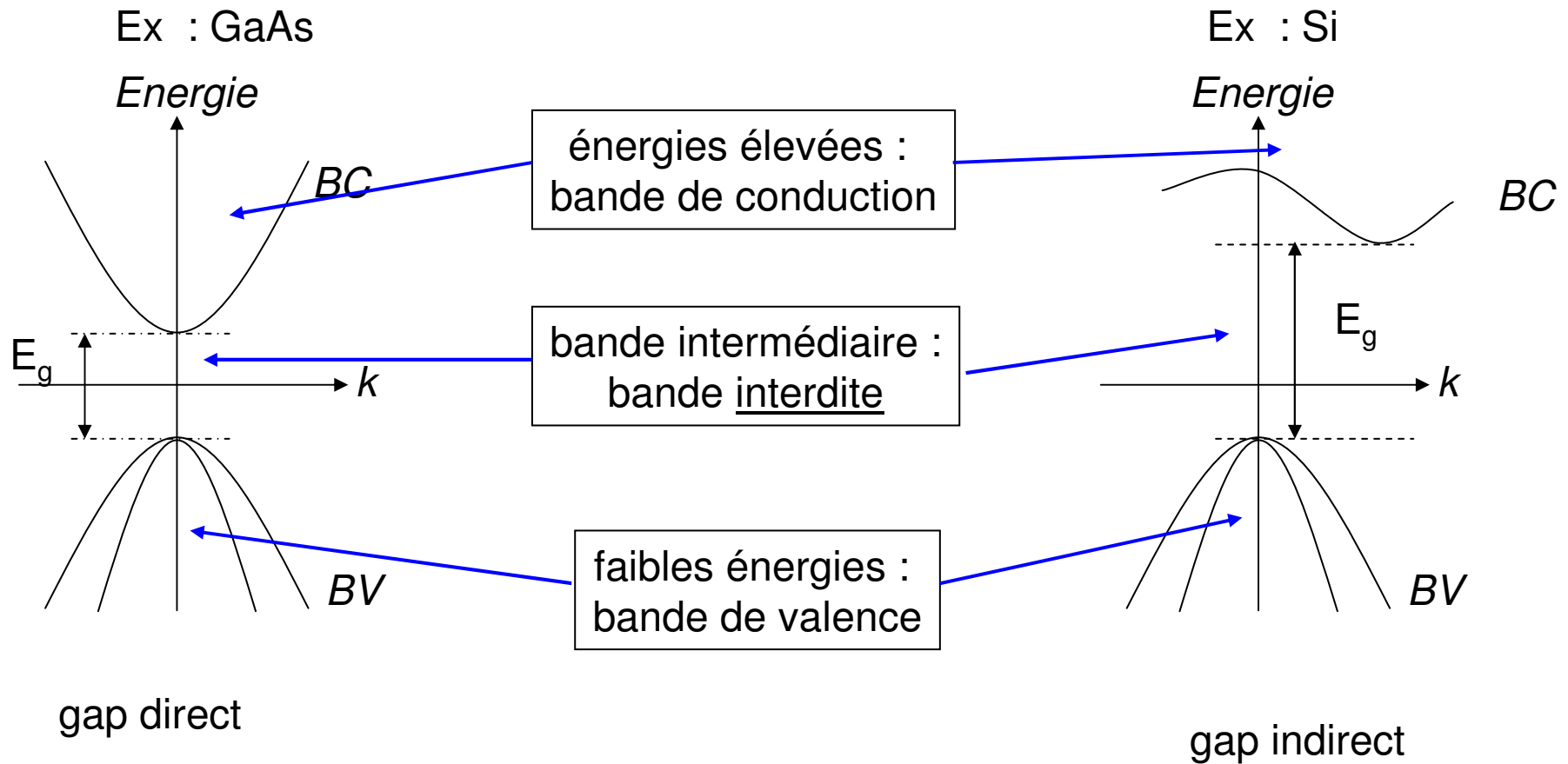
¹Institut d'Electronique Fondamentale, UMR 8622 CNRS, Université Paris Sud, 91405 Orsay Cedex, France

²Département de Physique, Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Tunis II, 7021 Zarzouna, Bizerte, Tunisia

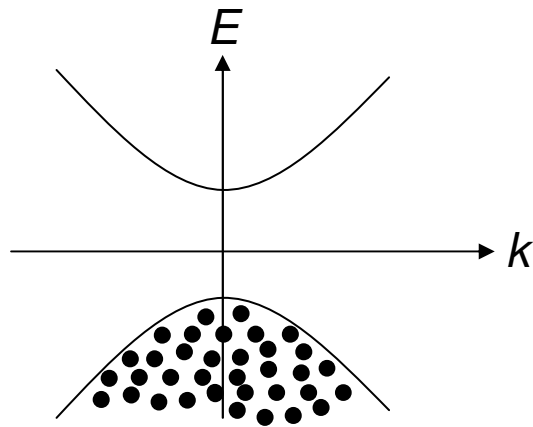
(Received 2 March 2001; published 31 August 2001)

Structure de bande simplifiée (espace réciproque)

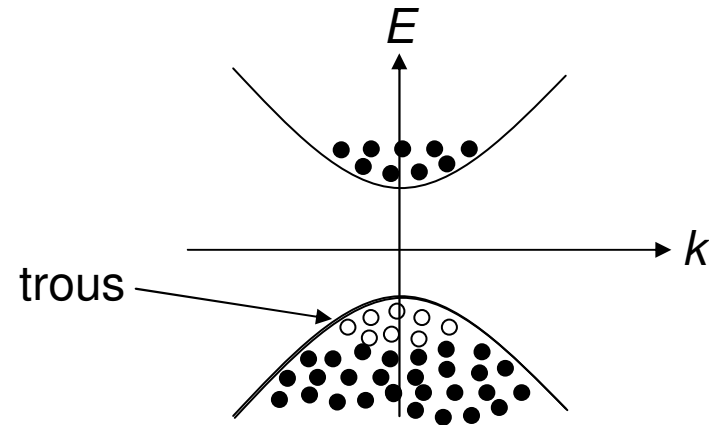
diagramme des bandes d'énergie : 3 zones dont
1 zone interdite et 2 zones continues



Répartition des électrons dans les bandes



$T=0\text{ K}$



$T > 0\text{ K}$

trou = absence d'électron

↕
bulles



Energie de Gap

Phénomènes électriques et optiques :

- électrons en bas de la BC (énergie minimale)
- les trous en haut de BV (énergie maximale)

On définit $E_G = \text{Min}(BC) - \text{Max}(BV) = E_C - E_V$: énergie de gap

- caractéristique du matériau
- dépend de T

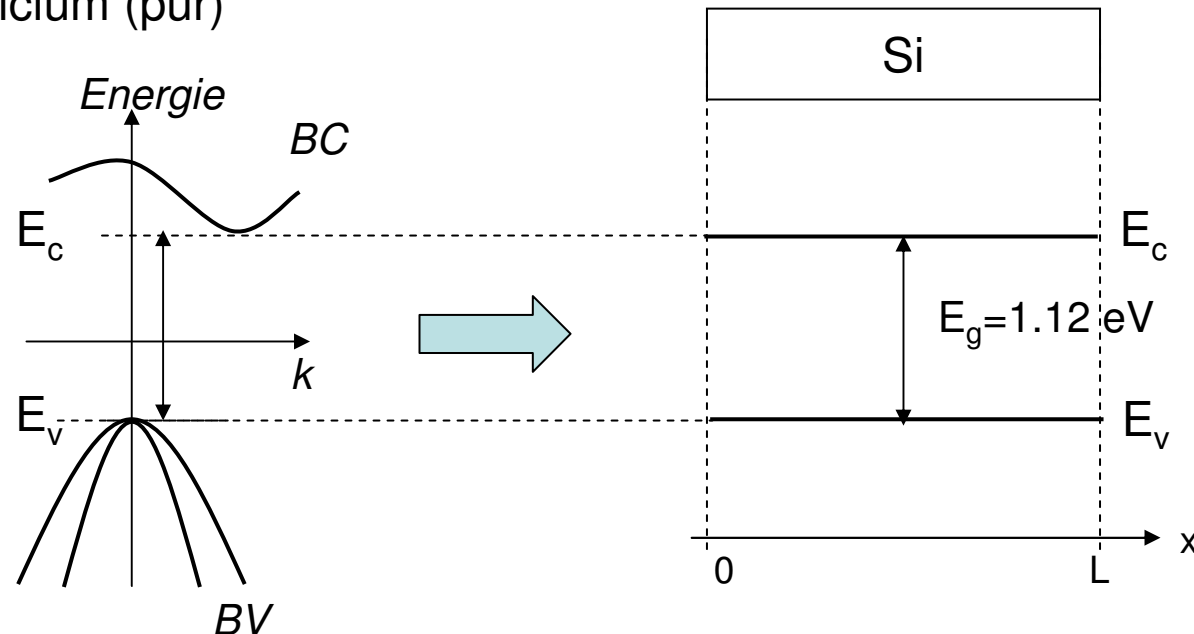
Exemple de Gap des SC courants :

SC	Si	Ge	GaAs
EG (T=300 K)	1.12 eV	0.66 eV	1.42 eV

Structure de bande dans l'espace direct

on représente E_C et E_V en fonction de x (position dans le matériau)

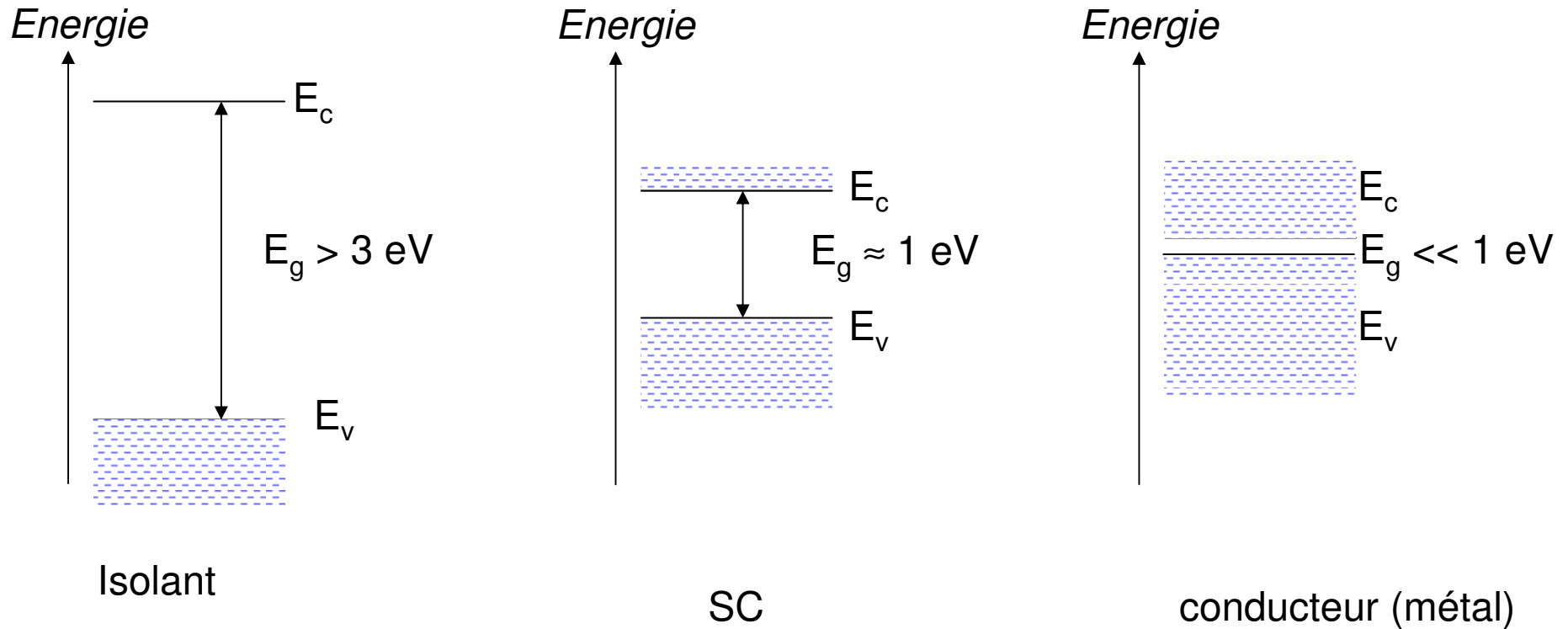
Ex : Silicium (pur)



Si $V(x)$: potentiel dans le SC

$$\begin{cases} E_C(x) = -q V(x) + \text{constante} \\ E_V(x) = -q V(x) + \text{constante} \end{cases}$$

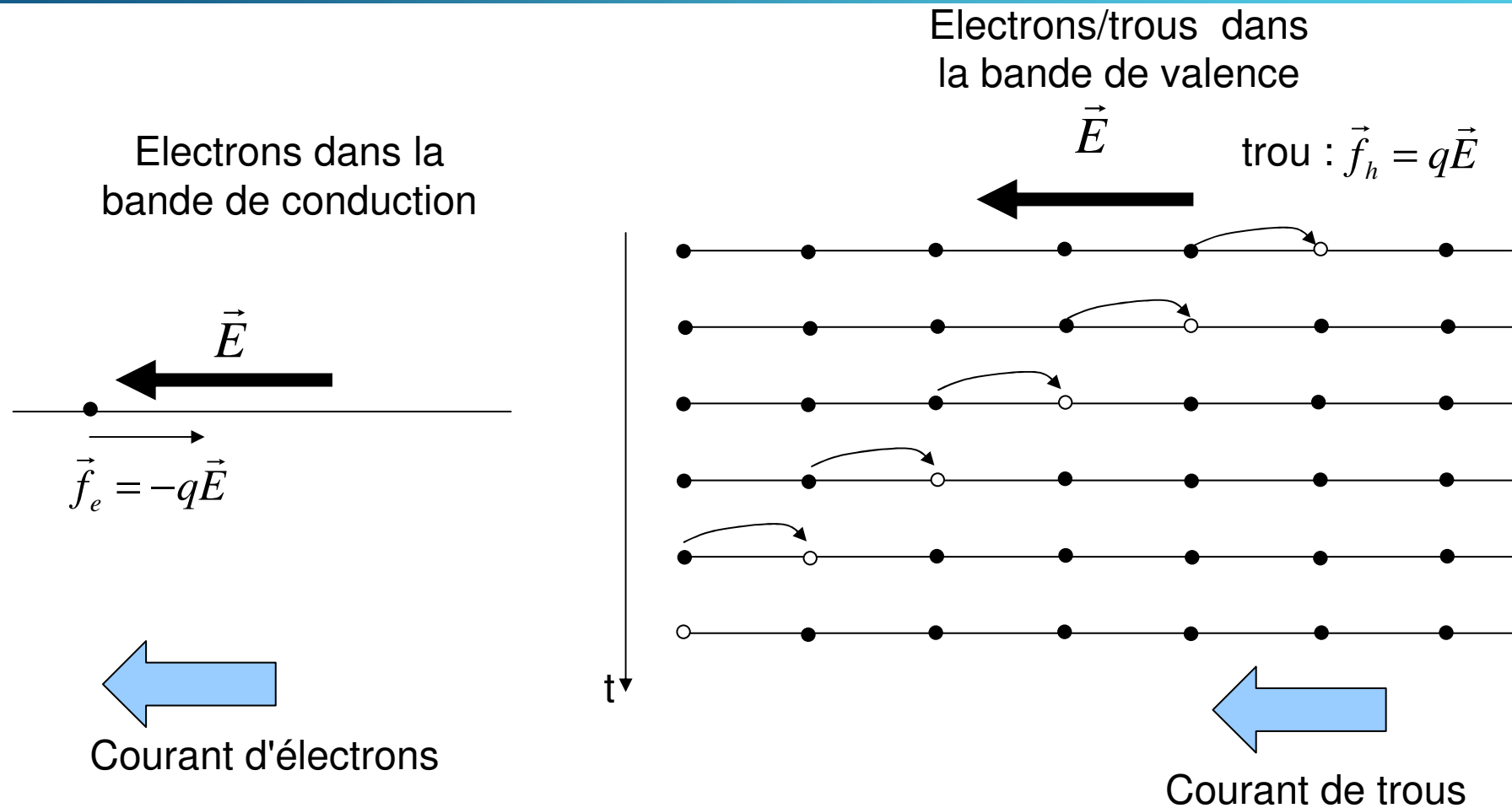
Structure de bande des autres matériaux



Rappels :

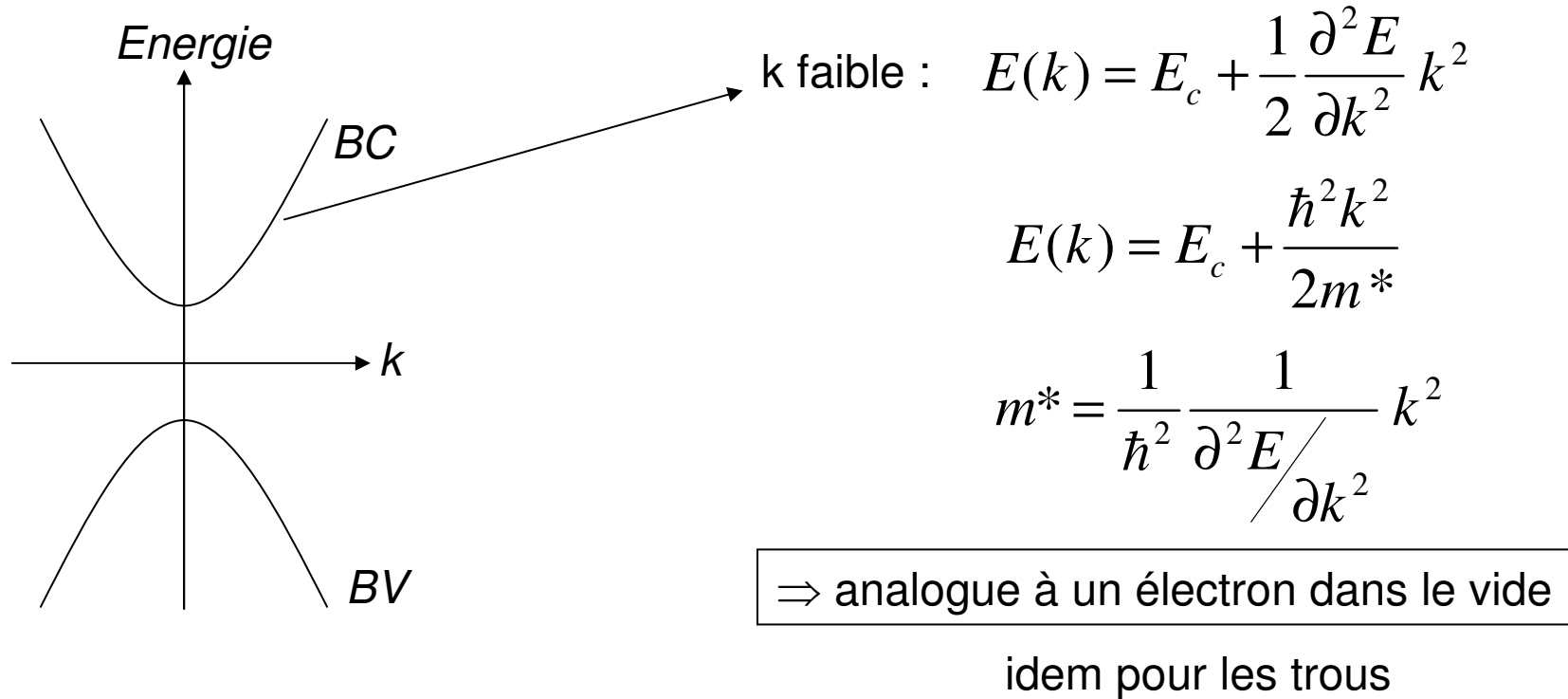
- énergie thermique à température ambiante $k_B T = 25 \text{ meV}$
- énergie d'un photon dans le visible : de 1.5 à 3 eV

Déplacement des trous



Les électrons de la BC et les trous de la BV participent à un courant :
Il existe 2 types de porteurs (électrons et trous)

Notion de masse effective



La masse effective influence la mobilité des porteurs

Exemple : masse effective des électrons dans GaAs : $m^* = 0.067 m_0$

($m_0 = 9.1 \cdot 10^{-31}$ kg)

Statistique de Fermi-Dirac

Répartition des électrons en fonction de l'énergie : fonction de Fermi Dirac
liée à la nature des porteurs (mais pas au matériau)

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_F}{k_B T}}}$$

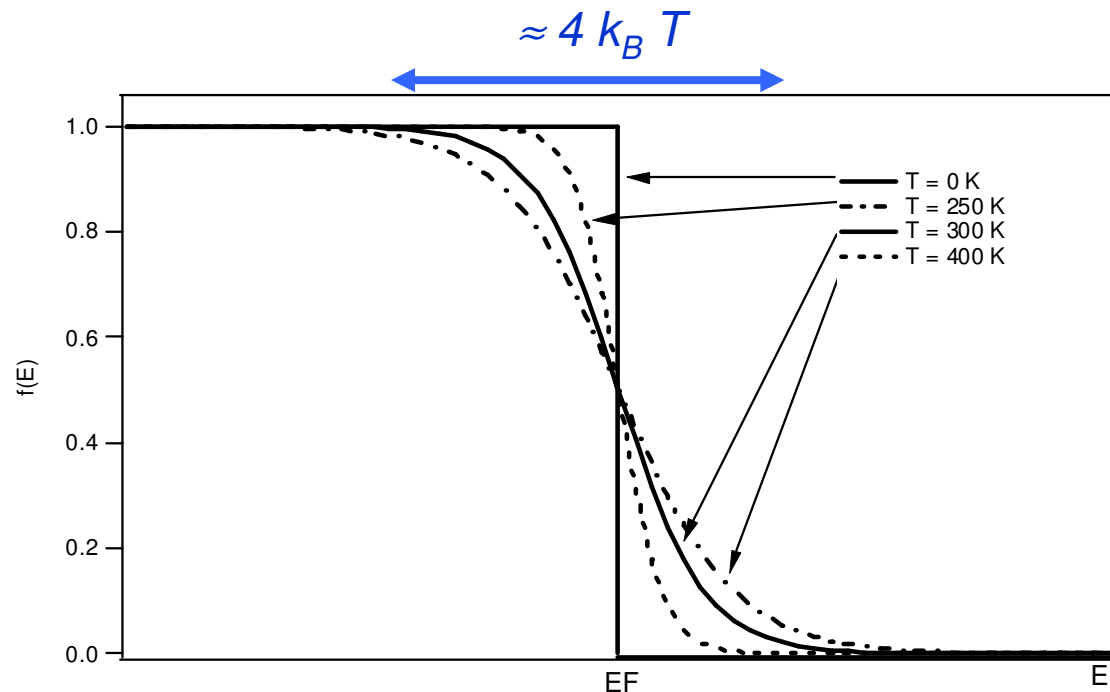
$$\left[\begin{array}{l} (E - E_F) \ll k_B T : f(E) \approx 1 \\ (E - E_F) \gg k_B T : f(E) \approx \exp(-(E - E_F) / k_B T) \end{array} \right]$$

E_F : niveau de Fermi
(énergie)

- dans la bande interdite
(dans la plupart des SC)
- rend compte de la
densité d'électron à
l'énergie E

Répartition des trous :

$$1 - f(E)$$



Densité d'états et densité de porteurs dans un SC

Selon les matériaux, on peut stocker plus ou moins d'électrons (de trous)

entre E et $E+dE$: c'est lié la densité d'états d'énergie $N_c(E)$ (électrons) et $N_v(E)$ (trous)

Densité de porteurs :

- dépend de la statistique de Fermi (dû à la nature des porteurs)
- dépend du matériau

densité de porteurs entre E et $E+dE$

$$\left\{ \begin{array}{ll} n = \int_{BC} \overbrace{N_c(E) f(E)}^{(\text{densité d'électrons})} dE & (\text{densité d'électrons}) \\ p = \int_{BV} N_v(E)(1 - f(E)) dE & (\text{densité de trous}) \end{array} \right.$$

Densité de porteurs dans un SC

On peut montrer que si $E_V < E_F < E_C$:

$$\begin{cases} n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} \\ p = N_V e^{\frac{E_V - E_F}{k_B T}} \end{cases}$$

N_C, N_V : densités équivalentes d'états

- dépend du matériau et de T
- ordres de grandeur : 10^{17} à 10^{19} cm^{-3}

Rem : $p \times n = N_C N_V e^{-E_G / k_B T}$

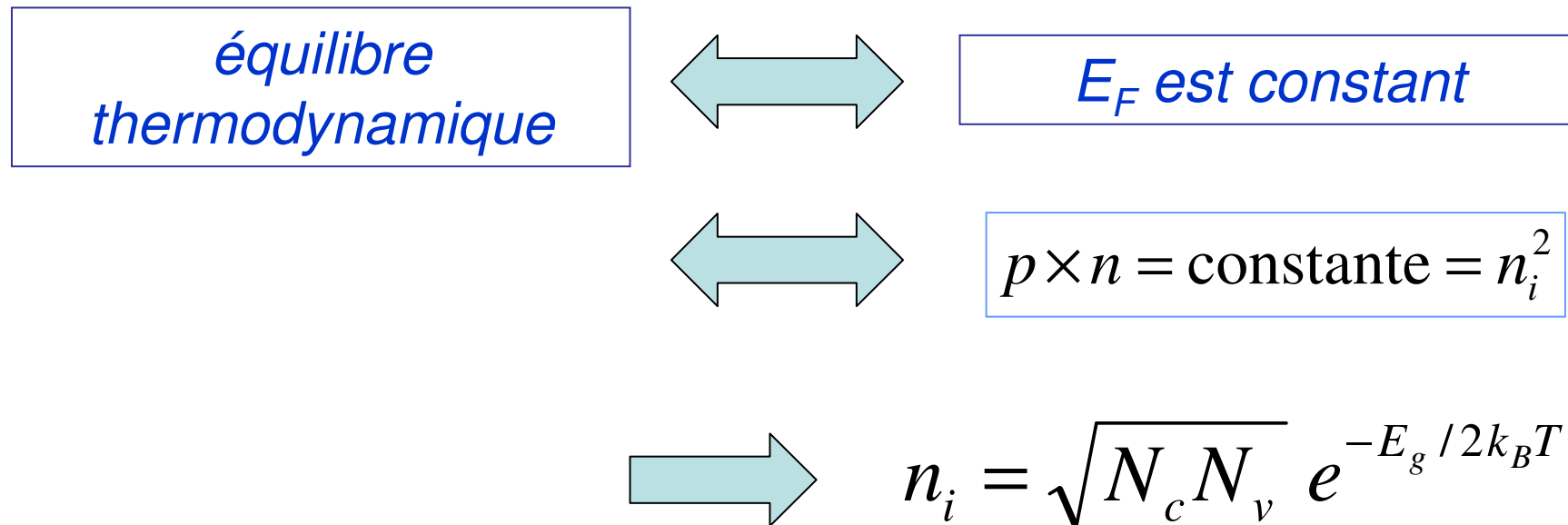
II. Propriétés des semiconducteurs

- 1) Caractérisation d'un SC
- 2) Dopage
- 3) Semiconducteur hors équilibre :
 - a) Généralités
 - b) Génération/recombinaison
 - c) Transport électronique
 - d) Quasi-niveaux de Fermi
 - e) Répartition des porteurs minoritaires

Notion d'équilibre thermodynamique

Définition :

- Pas de perturbation externe (pas d'éclairement, pas de tension appliquée)
- équilibre thermique (régime permanent)



Grandeurs caractéristiques

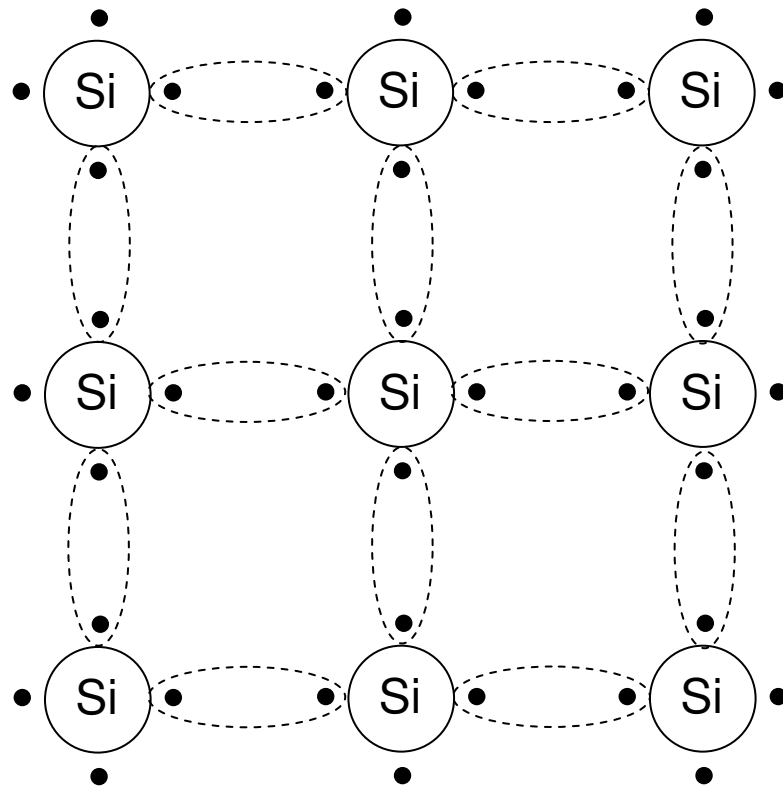
- *énergies : E_C , E_V*
- *énergie de Gap E_G*
- *densités de porteurs : n et p*
 - *porteurs majoritaires (électrons si $n > p$ ou les trous si $p > n$)*
 - *porteurs minoritaires (électrons si $n < p$ ou les trous si $p < n$)*
- *conductivité σ et résistivité ρ d'un matériau :*

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \sigma_n + \sigma_p$$

- *Caractéristiques électriques : $I(V)$, $C(V)$ et optiques*

Silicium intrinsèque

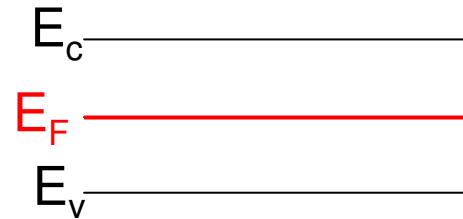
Ex : Silicium schématisé dans un plan



$$n=p=n_i$$



$$E_F \approx (E_C + E_V)/2$$



Ordres de grandeur :

SC	Si	Ge	GaAs
$n_i(T=300\text{ K})\text{ cm}^{-3}$	10^{10}	10^{13}	10^6

Niveau de Fermi intrinsèque

On définit E_i , niveau de Fermi intrinsèque : niveau constant, $E_i = (E_C + E_V)/2$

Quel que soit le SC :

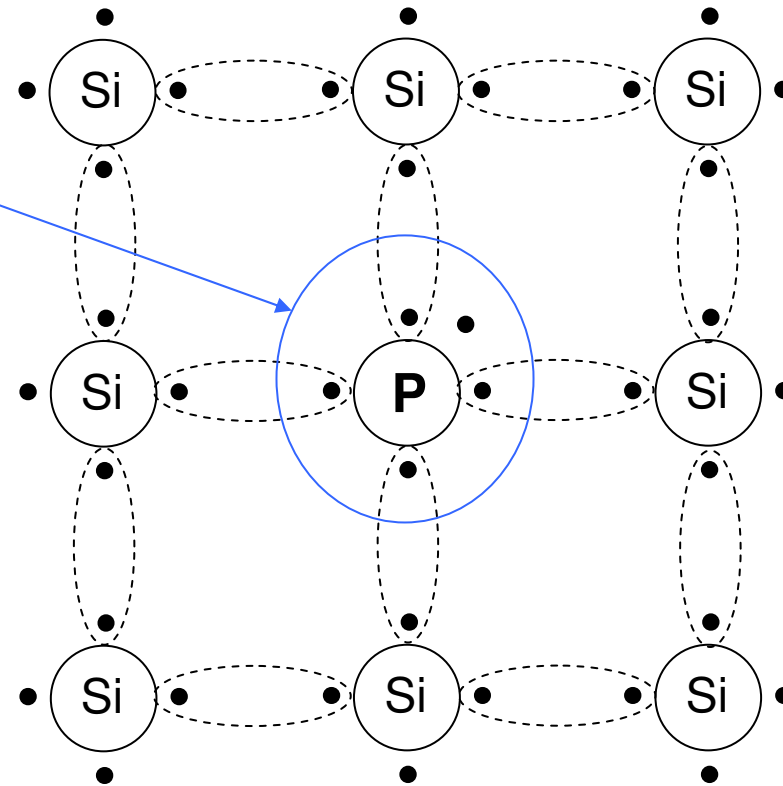
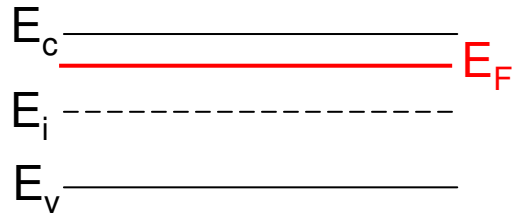
$$\left\{ \begin{array}{l} n = n_i e^{-\frac{E_i - E_F}{k_B T}} \\ p = n_i e^{\frac{E_i - E_F}{k_B T}} \end{array} \right. \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} E_F > E_i : n > n_i > p \\ E_F = E_i : n = p = n_i \\ E_F < E_i : n < n_i < p \end{array} \right.$$

Dopage de type N

Si → P (colonne V)

N_d : densité d'atomes donneurs

$$\left. \begin{array}{l} n = N_d \gg n_i \\ p = \frac{n_i^2}{N_d} \ll n_i \end{array} \right\} E_F > E_i$$



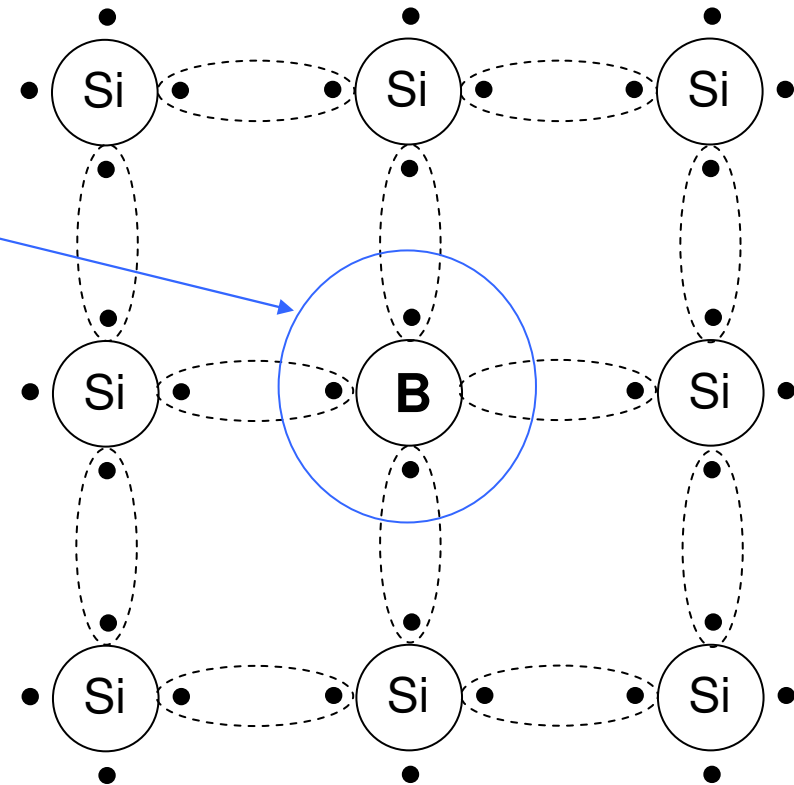
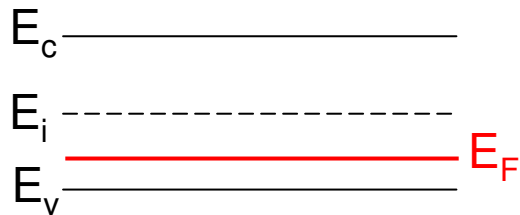
Ordres de grandeur : $N_{Si} \# 10^{22} \text{ cm}^{-3}$; $N_d \# 10^{15} \rightarrow 10^{18} \text{ cm}^{-3}$

Dopage de type P

Si → B (colonne III)

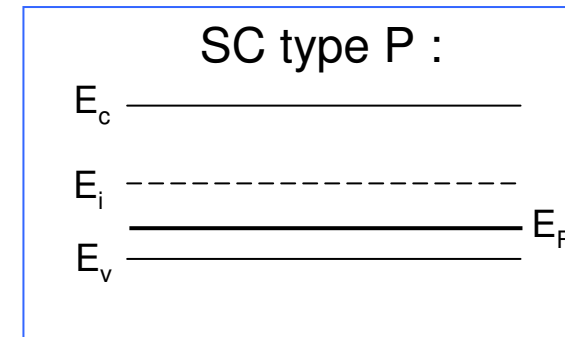
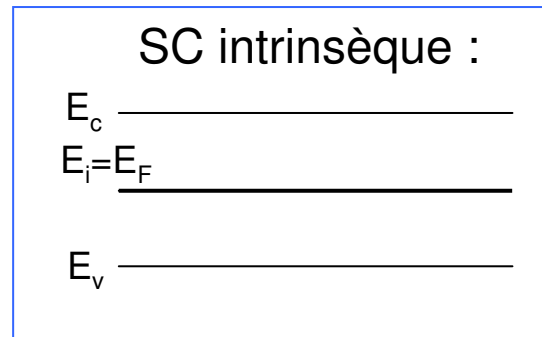
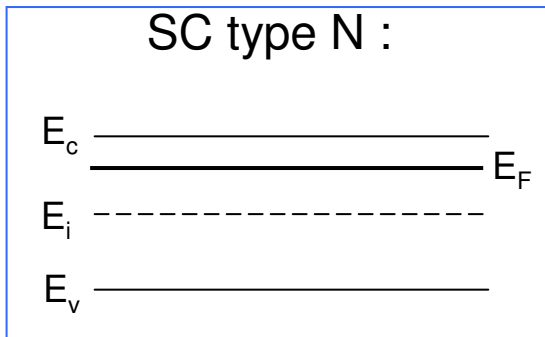
N_a : densité d'atomes accepteurs

$$\left. \begin{array}{l} p = N_a \gg n_i \\ n = \frac{n_i^2}{N_a} \ll n_i \end{array} \right\} E_F < E_i$$



Ordres de grandeur : $N_{Si} \# 10^{22} \text{ cm}^{-3}$; $N_a \# 10^{15} \rightarrow 10^{18} \text{ cm}^{-3}$

Bilan



A l'équilibre et hors équilibre : $E_{C,V,i} = -qV + \text{constante}$

$$\begin{cases} n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = n_i e^{-\frac{E_i - E_F}{k_B T}} \\ p = N_V e^{\frac{E_V - E_F}{k_B T}} = n_i e^{\frac{E_i - E_F}{k_B T}} \end{cases}$$

Généralités : hypothèse de faible injection

Etude des dispositifs uniquement sous **hypothèse de faible injection**

- tension appliquées faibles ou rayonnements incidents faibles
- excès de porteurs Δn et Δp (par rapport à l'équilibre) tels que :
 - pour un type N : $\Delta n, \Delta p \ll n_0 = N_d$
 - pour un type P : $\Delta n, \Delta p \ll p_0 = N_a$

$\Rightarrow$ on ne perturbe pas les porteurs majoritaires.

Recombinaison de porteurs

Recombinaison de porteurs :

- radiatives (émission de photons) : émission spontanée ou stimulée
ex : LED, Laser
- non radiatives (pas d'émission de photons) : recombinaison Auger, vibration du réseau (phonon)

Taux de recombinaison :

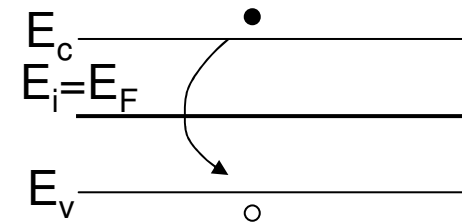
- Pour les minoritaires :

$$r_n = \frac{\Delta n}{\tau_n} \quad \text{ou} \quad r_p = \frac{\Delta p}{\tau_p}$$

τ_n ou τ_p : durée de vie des porteurs minoritaires

ordres de grandeurs : $1\mu s$ à $10\mu s$

- Pour les majoritaires : $r_n \approx 0$ ou $r_p \approx 0$



Génération de porteurs

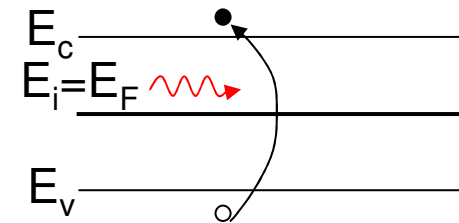
Génération de porteurs :

- activation thermique (peu efficace, lent)

ex: bruit en ISO élevée sur les APN

- éclaircissement ($h\nu > E_g$)

ex : conversion photons/porteurs dans un APN



Création de paires e-/trous $\Rightarrow \Delta n \approx \Delta p$

Taux de génération : $g = \frac{\Delta n}{\tau_n} \quad \text{ou} \quad g = \frac{\Delta p}{\tau_p}$

Transport électronique : conduction

Conduction = mouvement des porteurs sous champ $\vec{E}$

- Pour les électrons (de la BC) : $\vec{j}_{n\ cond} = \sigma_n \vec{E} = qn\mu_n \vec{E}$

- Pour les trous (de la BV) : $\vec{j}_{p\ cond} = \sigma_p \vec{E} = qp\mu_p \vec{E}$

- Densité de courant totale :

$$\vec{j}_{cond} = \vec{j}_{n\ cond} + \vec{j}_{p\ cond} = \sigma \vec{E} = (qp\mu_p + qn\mu_n) \vec{E}$$

$$\mu = \frac{q\tau}{m^*}$$

μ mobilité du porteur, où

- τ : temps de relaxation

- m^* : masse effective

Transport électronique : diffusion

diffusion = mouvement des porteurs dû à une inhomogénéité de leur quantité

- Pour les électrons (de la BC) : $\vec{j}_{n \text{ diff}} = q D_n \overrightarrow{\text{Grad}}(n)$

- Pour les trous (de la BV) : $\vec{j}_{p \text{ diff}} = -q D_p \overrightarrow{\text{Grad}}(p)$

- D_n et D_p : coefficients de diffusion ($\text{m}^2.\text{s}^{-1}$)

Attention au signe

- Densité de courant totale :

$$\vec{j}_{diff} = \vec{j}_{n \text{ diff}} + \vec{j}_{p \text{ diff}} = qD_n \overrightarrow{\text{Grad}}(n) - qD_p \overrightarrow{\text{Grad}}(p)$$

Transport électronique : courant total

$$\vec{j} = \vec{j}_{diff} + \vec{j}_{cond}$$

Lien entre la conduction et la diffusion : relations d'Einstein

$$D_n = \mu_n \frac{k_B T}{q}$$

$$D_p = \mu_p \frac{k_B T}{q}$$

Transport électronique : équations de continuité

Bilan des porteurs dans un volume élémentaire, pendant dt :

- Pour les électrons (de la BC) :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \operatorname{div}(\vec{j}_n) + g_n - r_n$$

- Pour les trous (de la BV) :

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \operatorname{div}(\vec{j}_p) + g_p - r_p$$

Attention au signe

Quasi-niveaux de Fermi : problématique

Soit un SC de type N à l'équilibre :

$$\left\{ \begin{array}{l} n_0 = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = N_d \longrightarrow E_F^{eq} - E_C = k_B T \ln(n_0 / N_C) \\ p_0 = N_V e^{\frac{E_V - E_F}{k_B T}} = n_i^2 / N_d \longrightarrow E_F^{eq} - E_C = k_B T \ln(N_V / p_0) \end{array} \right.$$

Si on injecte des porteurs sous l'hypothèse de faible injection :

$$\left. \begin{array}{l} n = n_0 + \Delta n \approx n_0 \longrightarrow E_F = E_F^{eq} \\ p = p_0 + \Delta p \approx \Delta p \gg p_0 \longrightarrow E_F < E_F^{eq} \end{array} \right\} \text{contradiction !}$$

Quasi-niveaux de Fermi : définition

Hors équilibre : il faut un niveau de Fermi par porteur :

- quasi-niveau de Fermi pour les électrons : E_{Fn}
- quasi-niveau de Fermi pour les trous : E_{Fp}

$$\begin{cases} n = N_C e^{-\frac{E_C - E_{Fn}}{k_B T}} = n_i e^{-\frac{E_i - E_{Fn}}{k_B T}} \\ p = N_V e^{\frac{E_V - E_{Fp}}{k_B T}} = n_i e^{\frac{E_i - E_{Fp}}{k_B T}} \end{cases}$$

Longueur de diffusion des porteurs minoritaires (1)

SC de type N à l'équilibre, homogène, de longueur L très grande

$$\begin{cases} n_0 = N_d \\ p_0 = n_i^2 / N_d \end{cases}$$

On considère ce SC hors équilibre :

- on génère des porteurs en $x=0$ uniquement : $g(x)=0$ pour $x>0$
- hypothèse de faible injection

Que vaut $n(x)$ et $p(x)$?

Longueur de diffusion des porteurs minoritaires (2)

$$\begin{cases} n = n_0 + \Delta n \approx N_d \text{ (faible injection)} \\ p = p_0 + \Delta p \end{cases}$$

On montrera en TD (cf TD2) que : $\Delta p(x) = \Delta p(0) e^{-x/L_p}$

avec $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$: longueur de diffusion des trous

